

日本再生に向けた新技術交流会

日本大学工学部・産業技術総合研究所合同セミナー

日時：2012年7月12日(木) 13:00-

場所：日本大学工学部(郡山) 本館第1会議室

日程

11:30-13:00 昼食(自己紹介、日大工学部の紹介)

日大施設見学(ロハスの家)

シンポジウム Part I

13:00-13:15 挨拶(日大工)

13:15-14:00 特別講演

大内 正年(郡山チップ工業株式会社 社長)

「福島県の地場産業とCs除染」

14:00-14:15 八瀬 清志(産総研 ナノシステム研究部門 研究部門長)

「ナノシステム研究部門の紹介」

14:15-14:30 花岡 隆昌(産総研 コンパクト化学システム研究センター

研究センター長)

「コンパクト化学システム研究センターの紹介」

14:30-15:00 休憩・意見交換

シンポジウム Part II

15:00-15:25 平山 和雄(日大工 生命応用化学科 教授)

「日大工学部における震災・除染対策」

15:25-15:50 川本 徹(産総研 ナノシステム研究部門)

「プルシアンブルーを用いたCs除染」

15:50-16:15 金久保 光央(産総研 コンパクト化学システム研究センター)

「イオン液体を用いたガス分離精製方法の開発

～日大工・児玉先生との共同研究を中心に」

16:15-16:40 児玉 大輔(日大工 生命応用化学科 准教授)

「イオン液体を利用した二酸化炭素物理吸収プロセス構築を
目指して」

16:40-17:05 川西 祐司(産総研 ナノシステム研究部門)

「重水素導入によるデバイス用途有機色素分子の高耐久化」

17:05-17:30 長谷川 泰久(産総研 コンパクト化学システム研究センター)

「ゼオライト分離膜を利用したアルコール濃縮技術の開発」

17:30-19:00 懇親会(スカイレストラン)